K4104 合金渗 AI-Si 涂层抗高温氧化性能研究

杨世伟1 刘海涛2 朱玲斌1 娄 瑾1

(1. 哈尔滨工程大学 材料科学与化学工程学院 哈尔滨 150001;2. 中国航空工业第 605 研究所 荆门 448035)

摘要:采用无机盐料浆法,在 K4104 镍基高温合金表面制备 Al – Si 涂层通过改变粘结剂中 CrO₃ 的含量得到两种 不同成分的 Al – Si 涂层. 依据 HB5258 – 2000 标准, 对制备了 Al – Si 涂层的 K4104 镍基高温合金进行了高温氧化 性能试验.绘制了氧化动力学曲线,用带能谱分析的扫描电镜观察了涂层的表面氧化形貌和横截面组织形貌.结果 表明,K4104 镍基高温合金表面的 Al – Si 涂层在高温氧化过程中已转变成完整致密的 α – Al₂O₃ 氧化层和 β – NiAl 相化合物层,且与基体合金的粘附性良好,说明 Al – Si 涂层具有优良的抗高温氧化性能.

关键词: K4104 镍基高温合金 Al-Si 涂层 高温氧化

中图分类号: TG172.8 文献标识码: A 文章编号:1005-4537(2006)06-0371-05

1 引言

应用于航空发动机热端部件的高温合金材料, 服役环境复杂而苛刻,为了提高合金使用寿命,在使 用时均采用防护涂层技术[1].目前,铝化物涂层广 泛应用于镍基高温合金,该类涂层包括简单型铝化 物涂层和改进型铝化物涂层两种,前者是在高温合 金基体上单渗 Al 的涂层, 它具有优良的抗氧化性 能,但其抗热腐蚀能力欠佳,改进型铝化物涂层是在 简单铝化物涂层中加入少量 Si、Cr、Ti、Pt 等元素, 可明显地提高涂层的抗热腐蚀性能^[2].在实际工程 中,渗 Al-Si 涂层得到广泛应用.美国 Sermetel 公 司于上世纪 70 年代就研制出了一种高温无机盐料 浆 Al - Si 涂层, 代号为 Sermaloy J. 后来, Sermetel 公司又和 Roll – Royce 公司联合研制出一种新型的 Al-Si 涂层, 代号为 Sermaloy1515, 它比 Sermaloy J 涂层韧性更好,其抗高温腐蚀的能力也有所改善.我 国于上世纪 80 年代研制出两种高温无机盐料浆 AI -Si 涂层,代号为 WL-1 和 ASL-4. ASL-4 涂层 可显著提高基材的抗高温氧化和抗热腐蚀性能,尤 其是抗热腐蚀性能,可提高几倍乃至几十倍,从而大 大延长了零件的使用寿命.后来,在ASL-4涂层的 基础上,又开发出一种代号为 ASL-5 的水溶性扩 散型料浆 Al-Si 涂层,现已成功用于定向凝固涡轮 叶片的表面防护.目前,尚无对 K4104 合金渗 Al-Si 涂层抗高温氧化性能的报道,本文采用简单易行 的料浆法,在 K4104 镍基高温合金表面制备 Al-Si

定稿日期:2006-04-14

涂层.对渗 Al-Si 涂层进行了高温氧化性能试验, 对涂层的抗高温氧化性能试验数据进行了分析.

2 试验方法

试验材料为 K4104 镍基高温合金,试样尺寸为 $\Phi22 \text{ mm} \times 2.9 \text{ mm}$,其名义成分见表 1.涂层料浆成 分由金属渗剂 15% Al 粉和 85% Si 粉(均为质量百 分比)和粘结剂 10 g H₂O、4.5 g H₃PO₄、1 g MgO、 1.5 g CrO₃ 组成.涂层制备工艺路线为:先将粘结剂 50 g 和金属粉末 50 g 均匀混合成料浆,再以 10 mg/mm²~20 mg/mm² 的量均匀喷到试样表面, 共喷 3 次,每次喷完在 100 ℃烘箱中烘干.第三次喷 完烘干后进行了 350 ℃×1 h 固化,最后在 1050 ℃ ×2 h 下进行真空高温扩散处理,涂层制备完成.通 过改变粘结剂中 CrO₃ 含量得到两种成分的涂层, 一种为正常的涂层料浆(定为 1[#]试样),另一种在涂 层料浆中多添加了 30g CrO₃(定为 2[#]试样).同时将 未制备 Al-Si 涂层的试样也进行了高温氧化试验, 将其定为 0[#]试样.

恒温氧化实验依据 HB5258 - 2000 〈钢及高温 合金抗氧化性测定试验方法〉标准进行,将试样置于 预先烧至恒重的 Al₂O₃ 坩埚中,使之与坩埚壁保持 线(点)接触,高温氧化性能试验在高温箱式加热电 阻炉 RJX - 8 - 13 内进行,试验温度为 1000 ℃.采 用静态增重法测定合金的氧化动力学曲线,保温时 间分别为 5 h、25 h、50 h、100 h、150 h、200 h.试样 在 FA1004 电子分析天平(感量 0.1 mg)上称重.观 察试样的氧化程度、氧化膜的特征、坩埚内是否有氧 化膜的剥落,并用带能谱分析的扫描电子显微镜进 一步观察氧化膜的表面形貌及其成分测试.

作者简介:杨世伟,1950年生,男,教授、博士生导师,主要从事材料 腐蚀与防护的教学工作

Table 1 Chemical composition of K4104 superalloy (mass%)

element	с	Cr	Co	w	Mo	Al	Ti	Nb	Ni
content	0.07~0.14	20.0~21.8	10.3~12.0	3.0~4.0	0.3~0.9	2.1~2.9	3.1~3.9	0.15~0.35	surplus







Fig. 2 SEM morphology of 2 $^{\#}$ sample after oxidation at 1000 $^{\rm C}$ for 150 h

3 结果与讨论

3.1 氧化动力学曲线

0[#]、1[#]、2[#]三种试样氧化增重动力学曲线见图 1.可知,K4104 合金渗 Al - Si 涂层(1[#]试样)在 1000℃下氧化具有优异的抗氧化能力,50 h 前氧 化,以很低增重速率增加,此后直至 200 h,仍以更低 平稳的氧化速率发展,氧化动力学符合对数规律.而加 Cr_2O_3 的 Al-Si涂层(2[#]试样)抗氧化性远差于1[#]试样.前50h氧化还能保持与1[#]试样相近的氧化速率,此后骤然以较大氧化速率以线性规律增长,直至150h又开始以较大氧化失重速率下降至200h.整个氧化过程包含着增重、失重和3种不同速率的线性氧化阶段.未加涂层的K4101合金(0[#]试样)抗氧化性能最差,虽然在65h~100h之间氧化增重显示比2[#]试样低,但它以两种递增的氧化速率呈线性快速增长,200h增重为1[#]试样的16倍.

3.2 表面形貌分析

2[#]试样在 1000 ℃氧化 100 h 和 150 h,表面形 貌观察发现,有很多孔洞(图 2),孔洞形貌相似,分 布均匀.孔洞的存在增加了试样的表面积,导致单位 面积增重的计算值较真实值大.孔洞很可能是在涂 层制备时,浅表层存在气孔,当高温氧化一定时间 后,使氧化膜/基体界面的结合力弱,在气孔处表面 的氧化膜发生起皱,局部产生拉应力,使气孔开裂, 氧化膜剥落,孔洞露出.另外,由于 CrO3 在 950 ℃以 上时易挥发,涂层用料浆中 CrO3 添加过量(30 g), 氧化失重严重, 使 2[#]样品氧化至 150 h 开始以负增 重的氧化速率下降.0[#]、1[#]、2[#]试样氧化5h和200h 的表面形貌见图 3 和图 4.1 # 试样涂层表面氧化层 未观察到孔洞及剥落的发生(图 3b),从图 1 可见, 制备 Al-Si 涂层 1[#]试样的氧化增重速率明显低于 未制备涂层的 0[#]试样,其氧化增重速率最低,在 1000 ℃高温氧化过程中快速转变成完整致密的 α - Al₂O₃氧化层. Al - Si 涂层的 K4101 合金氧化前 50h氧化增重速率较快,这是由于氧化初期氧化膜 快速形成,表面生成针状或片状的 θ – Al₂O₃ 氧化膜 (图 3b 和 3c). Doychak^[3]利用透射电镜观察发现 $\theta - Al_2O_3$ 具有层错结构,层错界面为 Al^{3+} 快速扩散



Fig. 3 Morphologies of samples annealed at 1000°C for 5 h (a)0[#] sample, (b)1[#] sample, (c)2[#] sample



Fig.4 Morphologies of samples annealed at 1000 °C for 200 h (a)0[#] sample, (b)1[#] sample, (c)2[#] sample



Fig. 5 Cross section micrographs of Al – Si coatings oxidized at 1000 °C for 5 h (a)1[#] sample, (b)2[#] sample

提供了短路通道, Schumann^[4]则认为 θ – Al₂O₃ 具 有孪晶结构,孪晶界面是离子快速扩散的通道. Doychak 和 Schumann 尽管存在分歧,但都支持一个 观点: $\theta - Al_2O_3$ 内存在大量的面缺陷,为离子的快 速扩散提供短路通道,使氧化物沿某一晶面快速生 长.氧化时间大于 50 h 后氧化增重速率极其缓慢平 稳,这是由于 Al – Si 涂层表面在氧化初期形成 θ – Al₂O₃已转变成完整致密的 α - Al₂O₃ 氧化膜,后者 阻碍了外界的氧向基体中扩散,抑制了氧与基体元 素的反应,从而使氧化增重速率减小.未制备涂层的 K4104 合金, 高温氧化初期氧化增重数据比 Al-Si 涂层的快,对图 3a 表面进行能谱分析表明,表面主 要形成 Cr2O3 和 TiO2 氧化膜,氧化膜基本完好.由 于氧和金属离子在 Cr₂O₃ 氧化膜中的扩散系数比在 Al₂O₃氧化膜中的大,导致 0[#]试样在 100 h 内的氧 化增重的速率明显高于制备 Al-Si 涂层的试样.当 保温时间大于100h后氧化增重速率急骤增加,缘 于氧化100h后,氧化膜发生开裂或剥落(图4a),实 验中发现,在氧化150h和200h的坩埚里存在大量 脱落的黑色粉末,证明了氧化增重速率的急剧增加. K4104 高温合金表面施加 Al - Si 涂层, 经 1000 ℃ 长时间氧化,表面形成致密均匀的 α - Al₂O₃ 氧化膜 (图 4b、4c).2[#]试样随氧化时间延长,涂层表面有轻 微脱落现象,在随后的继续过程中,剥落处将形成新 的 Al₂O₃ 氧化膜, 该氧化膜仍对基体金属具有优良的保护作用.

3.3 Al-Si 涂层横截面组织形貌分析

两种 Al - Si 涂层 1000 ℃氧化 5 h 和 200 h 横 截面组织形貌见图 5 和图 6. 从图 5 可见, 2[#] 试样涂 层明显比1[#]试样厚,两种 Al-Si 涂层其截面组织 均为3层,即外层、中间层和内层.外层为 Al₂O₃ 氧 化膜和富 Al 的 β – NiAl 相合金层, 由于 Cr、Mo 等 元素在富 Al 的 β 相中的溶解度很少, 它们在涂层中 以 α - Cr、α - Mo 和碳化物等形式沉淀出来. 经能 谱分析表明,1[#]试样和 2[#]试样外层 β – NiAl 相含 Al 量分别为 25mass%和 40mass%, 随着 Al 含量的 增加 Cr_Mo 等元素在 β -NiAl 相中溶解度下降,故 2[#]试样在富 Al 的 β – NiAl 相上析出的第二相质点 数比1#试样的多.中间层没有沉淀相析出,经能谱 分析该层溶解 Cr、W、Mo、Ti、Co 等多种合金元素的 较纯净的区域.内层为富 Ni 的 β - NiAl 相,其形态 为密集粒状加平行针状组织向其体内生长,由于 D_{Ni}/D_{Al}>1,以 Ni 向外扩散为主,该层亦称"扩散 带"^[1],扩散带也是 β - NiAl 和 γ′ - Ni₃Al 两相共存 区.该层是高温状态下,由涂层中 Al 元素向内扩散 和基体合金中 Ni 元素向外扩散形成的.粒状组织为 碳化物,针状组织为富 Cr、Co、W、Mo 的 σ 相,沉积 在内层的少量的 σ 相沿着 β 相晶界生长,一些 σ 相



Fig. 6 Cross section micrographs of Al-Si coatings oxidized at 1000 °C for 200 h (a)1[#] sample, (b)2[#] sample

已经渗入到基体中.o相形成主要是由于 Cr、Mo、 W和Co在B和 γ '相中较低的溶解度所致,碳化物 是由于基体合金中的 Ni 元素向涂层扩散后, Cr、 Mo、W 等元素在扩散带富集,它们是碳化物形成元 素,所以常以碳化物的形式在扩散带处沉淀出来,从 图 6 可见,氧化 200 h,由于涂层中 Al 含量的下降, 外层 β-NiAl 相上第二相质点逐渐溶解于 β-NiAl 相中,残余的难溶金属元素及碳化物等聚集长 大,中间层和内层厚度变宽,内层粒状组织和针状组 织粗化.经能谱分析表明,1#试样和2#试样氧化 200 h 时涂层外层的Al 含量分别为19 mass % 和 29 mass %,铝化物涂层保持稳定的 β – NiAl 相的最低 Al 浓度约为 16.3 mass%~16.7 mass%, Al - Si 涂层经 1000 ℃ × 200 h 氧化后, 外层仍由稳定的 β - NiAl 相组成, 说明这两种 Al - Si 涂层经过 200 h 氧化后涂层仍然具有优良抗高温氧化性能.

K4104 高温合金表面 Al - Si 涂层中 Si 是以 第二相质点的方式存在, Si 是促进 M_6C 碳化物形 成的元素,在 M_6C 中最多可溶解 9 mass % Si,可见 涂层中的 Si 大多存在于 M_6C 中,有人甚至把 M_6C 写成 $M_5SiC^{[5]}$, M_6C 对涂层与基体元素之间的互 扩散起一定的阻碍作用,降低了涂层中 Al 元素的 贫化速度,这使涂层中 Al 含量较高,在高温氧化过 程中有充足的 Al 量,使涂层的外表面形成致密的 a $-Al_2O_3$ 氧化层.已有研究结果表明^[6,7], Si 还能 有效抑制涂层中 β 相的生长,促使 β 相转变为 γ'相. 含 Si 的 γ'相抗蚀能力增强,其抗氧化能力与 β 相相 当. 另外 Si 促使 β 相转变为 γ'相也有利于降低脆塑 转变温度,生成的 $a - Al_2O_3$ 附着力好,涂层不易开 裂、脱落等.

已有研究表明^[8], *Al* - *Si* 涂层中, *Si* 通过与 W、*Mo* 元素结合成第二相, 有使 W、*Mo* 固结在涂

层内层的作用,但其固结 W、Mo 的量及固结的稳 定程度与内层Si 含量相关,只有当内层具有足够高 的Si 含量时才能有效的固结住 W、Mo,使之不能 向涂层表面富集,以阻碍涂层元素和基体元素之间 的互扩散,抑制 β相的生长,延长涂层的保护寿命. 从这个意义上讲, Al – Si 涂层中Si 元素呈内高外 低的分布形式是有利的,即内层保持足够高的Si 含量可以使涂层获得更佳的抗氧化性能.

4 结论

(1)用无机盐料浆法在镍基高温合金 K4104 表 面制备 Al – Si 涂层氧化增重速率明显低于未制备 涂层的 K4104 合金.K4104 合金表面的 Al – Si 涂层 具有优良的抗高温氧化性能.

(2)Al – Si 涂层通过互扩散形成的富 Al 的 β – NiAl 相和富 Ni 的 β – NiAl 化合物层使涂层获得良 好抗高温氧化性能.

(3)涂层料浆中的 CrO₃ 的添加量,亦对 Al-Si 涂层抗高温氧化性能产生影响,1[#]试样涂层成分 CrO₃ 偏低,其抗高温氧化性能优于 2[#]试样.

参考文献:

 [1] Lou H Y. Interdiffusion between high temperature coating and superalloy substrate[J]. J. Chin. Soc. Corros. Prot., 1997, 17(suppl.): 464 - 469

(楼翰一.高温合金涂层与基体界面上的互扩散[J].中国腐蚀与 防护学报,1997,17(增刊):464~469)

[2]Liu P S. Status of study on high - temperature oxidation law for aluminide coatings[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2003, 32 (9):681-685

(刘培生.铝化物高温防护涂层的现状[J].稀有金属材料与工程, 2003,32(9):681-685)

[3]Doychak J, Smialek J L, Mitchell T E. Transient oxidation of single - crystal β - NiAl[J]. Metall. Trans. A, 1989, 20A:499 - 518

- [4]Schumann E. Effect of Y ion implantation on the oxidation of β NiAl[J]. Oxidation of Metals, 1995, 43: 157 172
- [5]Yang Z L. High temperature performance of the Al Si coating[J].
 J. Chin. Soc. Corros. Prot., 1981, 1(4):28 37
 (杨忠林. 铝 硅涂层防护性能的研究[J]. 中国腐蚀与防护学报,
 1981, 1(4):28 37)
- [6]Yang S W. Study on high temperature oxidation of Al Si coating on superalloy[J]. Trans. Mater. Heat Treatment, 2004, 25(1):66 - 68 (杨世伟.高温合金 Al - Si 涂层抗高温氧化性能的研究[J]. 材料 热处理学报, 2004, 25(1):66 - 68)
- [7] Zhu R Z, He Y D, Qi H B. The High Temperature Corrosion and Materials of High Temperature Corrosion Resistance[M]. Shanghai: Shanghai Science & Technology Press, 1993:344 - 348
 (朱日彰,何业东,齐慧滨.高温腐蚀及耐高温腐蚀材料[M].上海:上海科学技术出版社, 1993:344 - 348)
- [8]Yang Z L, Yu X F. Effect of Si distribution on hot corrosion behavior of Al - Si coating[J]. J. Aeronautical Materials, 1994, 14(2): 38 -40

(杨忠林,余霞飞.硅的分布对铝-硅涂层抗热腐蚀性能的研究 [J].航空材料学报,1994,14(2):38-40)

HIGH TEMPERATURE OXIDATION RESISTANCE OF AI – SI COATING ON K4104 SUPERALLOY

YANG Shiwei¹, LIU Haitao², ZHU Lingbin¹, LOU Jin¹

(1. College of Materials Science and Chemical Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001;
 2. No.605 Institute of China Aviation Industry Corporation [], Jingmen 448035)

Abstract: The Al – Si coatings on the surface of K4104 superalloy were prepared by using slurry process. Two different coatings were formed by using different CrO₃ content of agglomerant. According to HB5258 – 2000, the high temperature performance of these coating have been investigated by high temperature oxidation test. The oxidation kinetics curve was drawn. The surface morphology and cross section micrograph of the Al – Si coating were studied by using SEM. The results indicate that the Al – Si coatings on the surface of K4104 superalloy have transformed to compact oxidized film $\alpha - Al_2O_3$ and β – NiAl compound scale in the process of high temperature oxidation resistance.

Key words: K4104 superalloy, Al - Si coating, high temperature oxidation